

# 半導体集積回路装置及びその製造方法

## 半導体チップの歩留まりの改善及び設計マージンの緩和

### 概要

ナノメートル世代の半導体チップにおいては、チップ内の同一形状のトランジスタであっても、製造過程のばらつきにより特性が異なってくる。そのため、良品チップの歩留まりが低下したり、良品チップでも性能が劣化するという問題が生じる。

本発明は、トランジスタの特性ばらつきによる動作不良や性能劣化を製造後に検出し、トランジスタに付加された補正素子により特性の改善を行い、その部分、または回路全体の動作を良品レベルに引き上げ、歩留まりおよび性能を向上させようというものである。

### 効果

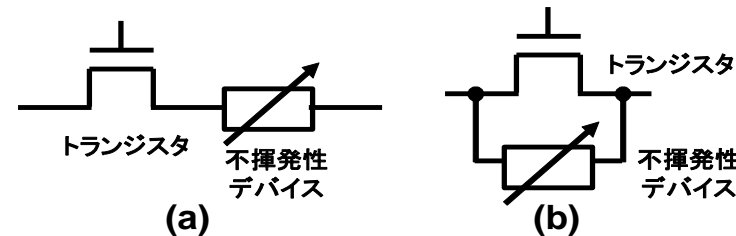
半導体チップのトランジスタの特性ばらつきを製造後に補正することで歩留まりおよび性能を改善可能である。さらに製造プロセス制約や設計マージン制約等が緩和され、より高性能な半導体チップを制約にとらわれずに回路設計が可能となる。

### 特許データシート

公開番号(整理番号): 2008-235621 (T06-167)

発明者: 羽生貴弘、望月明、白濱弘勝、三浦成友、大野英男

### 基本回路構成



基本回路



トランジスタと  
TMR素子

注: TMR (Tunneling Magneto Resistance)

### 連絡先

株式会社 東北テクノアーチ

TEL 022-222-3049 FAX 022-222-3419

お問い合わせは、[こちら](#) からお願い致します。